МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО Зав. выпускающей кафедры УТВЕРЖДАЮ Проректор по УР

А.В. Корячко

Физические основы микро- и наноэлектроники

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Микро- и наноэлектроники

Учебный план 11.03.04_23_00.plx

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 5 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	5 (3	3.1)	Итого	
Недель	1	.6		
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ
Лекции	32	32	32	32
Лабораторные	16	16	16	16
Иная контактная работа	0,35	0,35	0,35	0,35
Консультирование перед экзаменом и практикой	2	2	2	2
Итого ауд.	50,35	50,35	50,35	50,35
Контактная работа	50,35	50,35	50,35	50,35
Сам. работа	85	85	85	85
Часы на контроль	44,65	44,65	44,65	44,65
Итого	180	180	180	180

Программу составил(и):

к.ф.-м.н., доц., Мишустин Владислав Генадиевич

Рабочая программа дисциплины

Физические основы микро- и наноэлектроники

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

 Φ ГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 927)

составлена на основании учебного плана:

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

утвержденного учёным советом вуза от 28.04.2023 протокол № 11.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Микро- и наноэлектроники

Протокол от 23.05.2023 г. № 10 Срок действия программы: 2023-2027 уч.г. Зав. кафедрой Литвинов Владимир Георгиевич

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры
	Протокол от 2024 г. №
	Зав. кафедрой
	Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры
	Протокол от2025 г. №
	Зав. кафедрой
	Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры
исполнения в 2026-2027 учеб	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры
исполнения в 2026-2027 учеб	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры
исполнения в 2026-2027 учеб	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры Протокол от2026 г. №
исполнения в 2026-2027 учеб	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры Протокол от2026 г. №
исполнения в 2026-2027 учеб Микро- и наноэлектроники Рабочая программа пересмот	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры Протокол от2026 г. № Зав. кафедрой
исполнения в 2026-2027 учеб Микро- и наноэлектроники Рабочая программа пересмот	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры Протокол от
Рабочая программа пересмот исполнения в 2027-2028 учеб	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры Протокол от

	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
1.1	Целью освоения дисциплины является формирование базовых знаний и умений в области физических основ микрои наноэлектроники в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, формирование у студентов способности к логическому мышлению, анализу и восприятию информации, формирование навыков инженерной работы, посредством обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.						
1.2	Задачи:						
1.3	- формирование представлений о физической сущности процессов, протекающих в материалах микро-и наноэлектроники и приборных структурах на их основе;						
1.4	- обучение представлениям обоснованных теоретических моделей физики полупроводников с четким определением границ, в пределах которых справедливы соответствующие физические концепции, модели, теории;						
1.5	- обучение физическим принципам работы некоторых устройств микро- и наноэлектроники;						
1.6	- формирование навыков и умений исследовательской и инженерной работы;						
1.7	- обучение методам обработки и анализа результатов лабораторных экспериментов.						

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ц	икл (раздел) ОП: Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Математика
2.1.2	Метрология, стандартизация и сертификация
2.1.3	Статистическая физика электронных процессов
2.1.4	Теоретические основы электротехники
2.1.5	Физические основы электроники
2.1.6	Ознакомительная практика
2.1.7	Учебная практика
2.1.8	Физика
2.1.9	Учебная практика (ознакомительная)
2.1.10	Химия
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
	предшествующее:
2.2.1	Производственная практика
2.2.2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3	Преддипломная практика
2.2.4	Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности

ОПК-1.1. Использует положения, законы и методы естественных наук для решения задач инженерной деятельности

Знать

фундаментальные законы природы и основные физические и математические законы.

Уметн

применять фундаментальные законы природы и основные физические и математические законы.

Владеть

навыками использования фундаментальных законов природы и основных физических и математических законов.

ОПК-1.2. Использует положения, законы математики для решения задач инженерной деятельности

Знать

физические законы и математические методы для решения задач теоретического и прикладного характера.

Уметь

применять физические законы и математические методы для решения задач теоретического и прикладного характера.

Владеть

навыками использования физических законов и математических методов для решения задач теоретического и прикладного характера.

ОПК-2: Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных

ОПК-2.1. Проводит самостоятельно экспериментальные исследования

Знать

основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, систем стандартизации и сертификации.

VMeti

использовать основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, систем стандартизации и сертификации.

Владеть

навыками использования основных методов и средств проведения экспериментальных исследований, систем стандартизации и сертификации.

ОПК-2.2. Использует основные приемы обработки и представления полученных данных

Знать

основные способы и средства измерений и проведения экспериментальных исследований.

Уметь

применять основные способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследования.

Владеть

навыками применения основных способов и средств измерений и проведения экспериментальных исследований.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
	базовые концепции и модели общей физики, физики полупроводников, квантовой физики, статистической физики, химии, метрологии.
3.2	Уметь:
	применять на практике основные приемы и программные средства обработки и представления данных в соответствии с задачей исследования характеристик и параметров материалов и структур микро- и наноэлектроники.
3.3	Владеть:
	начальными навыками экспериментального исследования параметров и характеристик материалов и структур микро- и наноэлектроники.

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен- ции	Литература	Форма контроля		
	Раздел 1. Введение							
1.1	Введение в дисциплину /Тема/	5	0			Аналитический отчет. Экзамен.		
1.2	Введение в дисциплину «Физические основы микро- и наноэлектроники». Основные этапы развития, связь с другими дисциплинами направления «Электроника и наноэлектроника» /Лек/	5	1	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-2.1-3 ОПК-2.2-3	Л1.1 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.5Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Л3.7 Л3.8 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.		
	Раздел 2. Основные приближения зонной теории твердого тела							
2.1	Основные приближения зонной теории твердого тела /Тема/	5	0			Аналитический отчет. Экзамен.		
2.2	.2 Основные приближения зонной теории твердого тела. Особенности энергетического спектра электрона в кристалле. /Лек/		1	ОПК-1.1-3 ОПК-2.1-3 ОПК-2.2-3	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.		
2.3	Понятие эффективной массы; особенности классического и квантовомеханического описания электронного газа в полупроводниках и металлах. /Лек/	5	1	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-2.1-3 ОПК-2.2-3	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.		
2.4	Исследование зависимости электропроводности полупроводниковых материалов от температуры и освещения. /Лаб/	5	4	ОПК-1.1-В ОПК-1.2-В ОПК-2.1-В ОПК-2.2-В	Л1.1 Л1.3 Л1.4Л2.1Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Отчет о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.		

2.5	Основные приближения зонной теории	5	4	ОПК-1.1-У	Л1.1 Л1.3	Аналитический
2.3	твердого тела. /Ср/	3	4	ОПК-1.1-У ОПК-1.2-У ОПК-2.1-У ОПК-2.2-У	Л1.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	отчет. Экзамен.
	Раздел 3. Собственные и примесные полупроводники					
3.1	Собственные и примесные полупроводники /Тема/	5	0			Аналитический отчет. Экзамен.
3.2	Собственные и примесные полупроводники. Типы и роль примесей в полупроводниках. Методы расчета положения уровня Ферми в полупроводнике. /Лек/	5	1	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-2.1-3 ОПК-2.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
3.3	Особенности температурной зависимости концентрации носителей заряда, основные эффекты, проявляющиеся при высоком уровне легирования; вырожденные по- лупроводники. /Лек/	5	1	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-2.1-3 ОПК-2.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
3.4	Измерение вольт-амперных характеристик и вольт-фарадных характеристик полупроводниковых барьерных структур (диод Шоттки, p-n переход) /Лаб/	5	4	ОПК-1.1-В ОПК-1.2-В ОПК-2.1-В ОПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.2 Л2.4Л3.4 Л3.5 Л3.8 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Отчет о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
3.5	Собственные и примесные полупроводники /Ср/	5	8	ОПК-1.1-У ОПК-1.2-У ОПК-2.1-У ОПК-2.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Экзамен
	Раздел 4. Кинетические явления в твердых телах					
4.1	Кинетические явления в твердых телах /Тема/	5	0			Аналитический отчет. Экзамен
4.2	Кинетические явления в твердых телах. Неравновесные явления в полупроводниках. /Лек/	5	1		Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
4.3	Основные механизмы рассеяния носителей заряда, подвижность. Тепловые колебания атомов кристаллической решетки. /Лек/	5	1	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-2.1-3 ОПК-2.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
4.4	Измерение диффузионной длины и времени жизни носителей заряда в полупроводниках. /Лаб/	5	4	ОПК-1.1-В ОПК-1.2-В ОПК-2.1-В ОПК-2.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.4Л3.3 Л3.4 Л3.5 Э1 Э2 ЭЗ Э4 Э5 Э6 Э7	Отчет о лабораторной работе. Защита лабораторной работы.
4.5	Кинетические явления в твердых телах /Ср/	5	6	ОПК-1.1-У ОПК-1.2-У ОПК-2.1-У ОПК-2.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Экзамен.
	Раздел 5. Процессы переноса в металлах					
5.1	Процессы переноса в металлах /Тема/	5	0			Аналитический отчет. Экзамен.

5.2	Процессы переноса в металлах. Типичные	5	2	ОПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Экзамен.
3.2	свойства металлов. Функция Ферми.	3	_	ОПК-1.2-3	Л1.3 Л1.4Л2.4	GRS4Men.
	Электропроводность металлов, зависимость от			ОПК-2.1-3	91 92 93 94	
	температуры. /Лек/			ОПК-2.2-3	95 96 97	
5.3	Процессы переноса в металлах. /Ср/	5	10	ОПК-1.1-У	Л1.1 Л1.2	Аналитический
				ОПК-1.2-У	Л1.3 Л1.4Л2.4	отчет. Экзамен.
				ОПК-2.1-У ОПК-2.2-У	91 92 93 94 95 96 97	
				OHK-2.2-3	33 30 37	
	Раздел 6. Кинетические явления в полупроводниках					
6.1	Кинетические явления в полупроводниках	5	0			Аналитический
	/Тема/					отчет. Экзамен.
6.2	Кинетические явления в полупроводниках /Лек/	5	2	ОПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Экзамен.
				ОПК-1.2-3	Л1.3 Л1.4Л2.4	
				ОПК-2.1-3 ОПК-2.2-3	91 92 93 94 95 96 97	
6.3	Кинетические явления в полупроводниках /Ср/	5	7	ОПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Аналитический
				ОПК-1.1-У ОПК-1.2-3	Л1.3 Л1.4Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4	отчет. Экзамен.
				ОПК-1.2-У	95 96 97	
				ОПК-2.1-3		
				ОПК-2.1-У ОПК-2.2-3		
				ОПК-2.2-У		
	Раздел 7. Оптические явления в твердых телах					
7.1	Оптические явления в твердых телах /Тема/	5	0			Аналитический
						отчет. Экзамен.
7.2	Оптические явления в твердых телах.	5	2	ОПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Экзамен.
	Межзонные электронные			ОПК-1.2-3	Л1.3 Л1.4	
	переходы. Экситонные эффекты. /Лек/			ОПК-2.1-3 ОПК-2.2-3	91 92 93 94	
7.3	Оптические явления в твердых телах /Ср/	5	6	ОПК-2.2-3	Э5 Э6 Э7 Л1.1 Л1.2	Аналитический
7.5	онтические явления в твердых телах / ср/	3	0	ОПК-1.1-У	Л1.3 Л1.4	отчет. Экзамен.
				ОПК-2.1-У	91 92 93 94	
	D0 G			ОПК-2.2-У	95 96 97	
	Раздел 8. Явления в сильных электрических полях					
8.1	Явления в сильных электрических полях /Тема/	5	0			Аналитический
						отчет. Экзамен.
8.2	Явления в сильных электрических полях.	5	2	ОПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Экзамен.
0.2	Понятие сильного поля. Эффект Френкеля-	3		ОПК-1.1-3	Л1.3 Л1.4Л2.4	OKSUMEII.
	Пула. /Лек/			ОПК-2.1-3	91 92 93 94	
				ОПК-2.2-3	95 96 97	
8.3	Явления в сильных электрических полях. /Ср/	5	6	ОПК-1.1-У	Л1.1 Л1.2	Аналитический
				ОПК-1.2-У	Л1.3 Л1.4Л2.4	отчет. Экзамен.
				ОПК-2.1-У ОПК-2.2-У	91 92 93 94 95 96 97	
				OHK-2.2-9	J3 J0 J/	
	Раздел 9. Контактные и поверхностные					
	явления в твердых телах					
9.1	Контактные и поверхностные явления в твердых телах /Тема/	5	0			Аналитический отчет. Экзамен.
	твердых телах / тема/					отчет. Экзамен.
L			1	<u> </u>	I	I .

9.2	Понятия работы выхода, контактной разности	5	2	ОПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Экзамен.
7.2	потенциалов, зонные диаграммы и	C	-	ОПК-1.2-3	Л1.3 Л1.4Л2.4	31134111111
	вольтамперные характеристики контакта			ОПК-2.1-3	91 92 93 94	
	металл -полупроводник и р-п- перехода. /Лек/			ОПК-2.2-3	95 96 97	
9.3	Омические контакты. Гетеропереходы.	5	2	ОПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Экзамен.
	Природа и свойства поверхностных состояний.			ОПК-1.2-3	Л1.3 Л1.4Л2.4	
	/Лек/			ОПК-2.1-3 ОПК-2.2-3	91 92 93 94 95 96 97	
				OHK-2.2-3	93 90 97	
9.4	Поверхностная проводимость. Эффект поля и	5	2	ОПК-1.1-3	Л1.1 Л1.2	Экзамен.
	вольт-фарадные характеристики МДП- структур. /Лек/			ОПК-1.2-3 ОПК-2.1-3	Л1.3 Л1.4Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4	
	структур. /лек/			ОПК-2.1-3	95 96 97	
9.5	Изучение термоэлектрических и гальвано-	5	4	ОПК-1.1-В	Л1.1 Л1.2	Отчет о
	магнитных эффектов в полупроводниках (изучение температурной зависимости термо-			ОПК-1.2-В ОПК-2.1-В	Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.4Л3.1 Л3.7	лабораторной работе. Защита
	ЭДС, изучение эффекта Холла) /Лаб/			ОПК-2.2-В	91 92 93 94	лабораторной
					95 96 97	работы.
9.6	Контактные и поверхностные явления в	5	6	ОПК-1.1-У	Л1.1 Л1.2	Аналитический
	твердых телах. /Ср/			ОПК-1.2-У	Л1.3 Л1.4Л2.4	отчет. Экзамен.
				ОПК-2.1-У ОПК-2.2-У	91 92 93 94 95 96 97	
				OTIK-2.2-3	33 30 37	
	Раздел 10. Сверхпроводимость					
10.1	Сверхпроводимость /Тема/	5	0			Аналитический
						отчет. Экзамен.
10.2	Сверхпроводимость. Критическая температура.	5	2	ОПК-1.1-3	Л1.1 Л1.3	Экзамен.
	Сверхпроводники I и II рода.			ОПК-1.2-3	Л1.4Л2.4	
	Высокотемпературные сверхпроводники. Высокотемпературная сверхпроводимость.			ОПК-2.1-3 ОПК-2.2-3	91 92 93 94 95 96 97	
	/Лек/					
10.3	Сверхпроводимость. /Ср/	5	8	ОПК-1.1-У	Л1.1 Л1.3	Аналитический
				ОПК-1.2-У ОПК-2.1-У	Л1.4Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4	отчет. Экзамен.
				ОПК-2.1-У	95 96 97	
	Раздел 11. Неупорядоченные твердые тела					
11.1	Неупорядоченные твердые тела /Тема/	5	0			Аналитический
						отчет. Экзамен.
11.2	Неупорядоченные твердые тела. Ближний и	5	1	ОПК-1.1-3	Л1.1 Л1.3	Экзамен.
1	дальний порядок. Энергетические состояния			ОПК-1.2-3	Л1.4Л2.2 Л2.3	
	электронов в неупорядоченных твердых телах. /Лек/			ОПК-2.1-3 ОПК-2.2-3	91 92 93 94 95 96 97	
	7,31010			0111K-2.2 - 3	33 30 37	
11.3	Плотность состояний. Локализация Андерсона.	5	1	ОПК-1.1-3	Л1.1 Л1.3	Экзамен.
	Переход Андерсона. Порог подвижности. Хвосты плотности состояний. /Лек/			ОПК-1.2-3 ОПК-2.1-3	Л1.4Л2.2 Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4	
	MORE AND THE COURT OF THE METODEST			ОПК-2.1-3	91 92 93 94 95 96 97	
11.4	Неупорядоченные твердые тела. /Ср/	5	8	ОПК-1.1-У ОПК-1.2-У	Л1.1 Л1.3 Л1.4Л2.2 Л2.3	Аналитический отчет. Экзамен.
				ОПК-1.2-У	91 92 93 94	отчет. Экзамен.
				ОПК-2.2-У	95 96 97	
	Раздел 12. Особенности жидкого состояния		<u> </u>			
	вещества					
			•	-	•	

12.1	Особенности жидкого состояния вещества	5	0			Аналитический
	/Тема/					отчет. Экзамен.
12.2	Особенности жидкого состояния вещества. Жидкость как агрегатное состояние вещества. /Лек/	5	1	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-2.1-3 ОПК-2.2-3	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
12.3	Тепловое движение частиц в жидкостях. Квантовые жидкости. /Лек/	5	1	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-2.1-3 ОПК-2.2-3	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
12.4	Особенности жидкого состояния вещества. /Ср/	5	4	ОПК-1.1-У ОПК-1.2-У ОПК-2.1-У ОПК-2.2-У	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Экзамен.
	Раздел 13. Вещества, сочетающие порядок и беспорядок					
13.1	Вещества, сочетающие порядок и беспорядок /Тема/	5	0			Аналитический отчет. Экзамен.
13.2	Вещества, сочетающие порядок и беспорядок. Сильно легированные полупроводники, жидкие кристаллы. /Лек/	5	2	ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-2.2-3 ОПК-2.2-У	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
13.3	Вещества, сочетающие порядок и беспорядок. /Ср/	5	4	ОПК-2.2-3 ОПК-2.2-У	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Экзамен.
	Раздел 14. Наноматериалы и нанотехнологии					
14.1	Наноматериалы и нанотехнологии /Тема/	5	0			Аналитический отчет. Экзамен.
14.2	Наноматериалы и нанотехнологии. Перспективы и тенденции разработки современных технологий и материалов. /Лек/	5	2	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-2.1-3 ОПК-2.2-3	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
14.3	Наноматериалы и нанотехнологии. /Ср/	5	8	ОПК-1.1-У ОПК-1.2-У ОПК-2.1-У ОПК-2.2-У	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Аналитический отчет. Экзамен.
	Раздел 15. Заключение					
15.1	Заключение /Тема/	5	0			Аналитический отчет. Экзамен.
15.2	Заключение. Обобщение современных достижений и анализ проблем в области физических основ микро- и наноэлектроники. /Лек/	5	1	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-2.1-3 ОПК-2.2-3	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Экзамен.
	Раздел 16. Подготовка к аттестации, иная контактная работа					
16.1	Подготовка к аттестации, иная контактная работа /Тема/	5	0			
16.2	Подготовка к экзамену /Экзамен/	5	44,65		Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	Контрольные вопросы.
16.3	Консультация перед экзаменом /Кнс/	5	2			
16.4	Прием экзамена /ИКР/	5	0,35			Контрольные вопросы.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Оценочные материалы по дисциплине "Физические основы микро- и наноэлектроники"")

Л1.1 Гуртов Осаулен Алешин Л1.2 Ансельм Л1.3 Епифан Кузнецо	нко Р. Н., на Л. А. м А.И.	6.1. Рекомендуемая литература 6.1.1. Основная литература Заглавие Физика твердого тела для инженеров : учебное пособие Введение в теорию полупроводников : Учеб.пособие	Издательство, год Москва: Техносфера, 2012, 560 с. СПб.:Лань, 2008, 618с.	Количество/ название ЭБС 978-5-94836- 327-1, http://www.ipr bookshop.ru/2 6903.html 978-5-8114-
Л1.1 Гуртов В Осаулен Алешин Л1.2 Ансельм Л1.3 Епифан Л1.4 Байков Кузнецо	В. А., нко Р. Н., на Л. А. м А.И.	Заглавие Физика твердого тела для инженеров : учебное пособие	год Москва: Техносфера, 2012, 560 с.	978-5-94836- 327-1, http://www.ipr bookshop.ru/2 6903.html
Л1.1 Гуртов В Осаулен Алешин Л1.2 Ансельм Л1.3 Епифан Л1.4 Байков Кузнецо	В. А., нко Р. Н., на Л. А. м А.И.	Физика твердого тела для инженеров : учебное пособие	год Москва: Техносфера, 2012, 560 с.	978-5-94836- 327-1, http://www.ipr bookshop.ru/2 6903.html
Л1.2 Ансельм Л1.3 Епифан Кузнецо	нко Р. Н., на Л. А. м А.И.		Техносфера, 2012, 560 с. СПб.:Лань,	327-1, http://www.ipr bookshop.ru/2 6903.html
Л1.3 Епифан Л1.4 Байков Кузнецо		Введение в теорию полупроводников : Учеб.пособие		078 5 8114
Л1.4 Байков Кузнецо	юв Г.И.			0762-0
Кузнецо		Физика твердого тела: учеб. пособие	СПб.: Лань, 2011, 288c.	978-5-8114- 1001-9
		Физика конденсированного состояния : учеб. пособие	М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011, 293c.	978-5-9963- 0290-1
1 .		6.1.2. Дополнительная литература		<u>.</u>
№ Авторь	ы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
	ов И. М., ва С. П., ов И. В.	Физика конденсированного состояния. Электронная структура твердых тел: лабораторный практикум	Москва: Издательский Дом МИСиС, 2014, 76 с.	978-5-87623- 724-8, http://www.ipr bookshop.ru/5 6588.html
	С. П., ков Н. В., тин В. Г.	Физические процессы в барьерных структурах на основе неупорядоченных полупроводников: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019, 75 с.	978-5-4487- 0364-5, http://www.ipr bookshop.ru/7 9688.html
	кров С.П.,	Неупорядоченные полупроводники: Учеб.пособие для вузов	М.МЭИ:Высш. шк., 1995, 352c.	5-7046-0142- 1
Л2.4 Вихров Холоми	С.П., ина Т.А.	Свойства и применение металлов и полупроводников : Учеб.пособие	Рязань, 2004, 84c.	5-7722-0250- 2
Л2.5 Холоми	ина Т.А.	Физика твердого тела: Метод. указ. к практ. занятиям	Рязань, 2006, 39c.	
№ Авторь		6.1.3. Методические разработки		
	ы, составители	6.1.3. Методические разработки Заглавие	Издательство,	Количество/

УП: 11.03.04_23_00.plx

No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС			
				nuosumi osso			
Л3.1	Авачёв А., Зубков М., Кострюков С., Мишустин В.Г	Технология материалов электронной техники ЧАСТЬ 1 : Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2012,	https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/1159			
Л3.2	Холомина Т.А., Евдокимова Е.Н.	Подготовка студентов к текущему и промежуточному контролю освоения компетенций: Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2016,	https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/1295			
Л3.3	Мальченко С.И., Мишустин В.Г., Тимофеев В.Н.	Материалы и компоненты радиоэлектронных средств: Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2012,	https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/1638			
Л3.4	Тимофеев В.Н., Холомина Т.А., Шемонаев Н.В.	Материалы и элементы электронной техники : Метод.указ.к лаб.работам	Рязань, 2001, 64c.				
Л3.5	Холомина Т.А., Ампилогов В.Н., Кобцева Ю.Н., Лабутин А.В., Литвинов В.Г.	Физика твердого тела : Метод.указ.к лаб.раб.	Рязань, 2002, 96c.				
Л3.6	Авачев А.П., Воробьева Ю.В., Мишустин В.Г., Фомин П.А.	Физико-химические основы технологических процессов микро- и наноэлектроники : метод. указ. к лаб. работам	Рязань, 2011, 48c.				
Л3.7	Литвинов В.Г., Мишустин В.Г., Холомина Т.А.	Изучение температурной зависимости термо-ЭДС в полупроводниках : метод. указ. к лаб. работе	Рязань, 2019, 16с.; прил.				
Л3.8	Литвинов В.Г., Мишустин В.Г., Холомина Т.А.	Исследование диода Шоттки методом вольт-фарадных характеристик : метод. указ. к лаб. работе	Рязань, 2019, 20с.; прил.				
	6.2. Перече	і нь ресурсов информационно-телекоммуникационной сети	"Интернет"	1			
Э1		и наноэлектроники РГРТУ: http://www.rsreu.ru/faculties/fe/kafe					
Э2		ого обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ», режим доступа по паролк		ru/			
Э3		с образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/					
Э4	Интернет Университет	Информационных Технологий: http://www.intuit.ru/					
Э5	сети РГРТУ – свободн	ная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим достый, доступ из сети Интернет – по паролю: https://iprbookshop.	ru/				
Э6		ная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Ре ГРТУ – свободный, доступ из сети Интернет – по паролю: http					
Э7	Электронная библиоте	ка РГРТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: из корпор					
	паролю: http://elib.rsreu		HILLY QUOTOS				
	6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем						

6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

Наименование	Описание
Операционная система Windows	Коммерческая лицензия
Kaspersky Endpoint Security	Коммерческая лицензия
Adobe Acrobat Reader	Свободное ПО
LibreOffice	Свободное ПО

Операционная система Windows XP	Microsoft Imagine, номер подписки 700102019, бессрочно			
Справочно-правовая система Коммерческая лицензия «КонсультантПлюс»				
NI LabView	Лицензия для образовательных учреждений			
6.3.2 Перечень информационных справочных систем				
6.3.2.1 Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru				

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
1	341 учебно-административный корпус. Учебная лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием столы лабораторные (22 шт.), доска магнитно-маркерная, экран настенный, 5 компьютеров ,блок питания ВИП-01 0(3 шт.), вольтметры В7-21А (3 шт.),В7-21,В7-35 (3 шт.), осциллографы С1-64А (3 шт.), С1-75, измерители Е4-7, Е9-4		
2	404 учебно-административный корпус. Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного и семинарского типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель (120 мест), мультимедийное оборудование, экран, компьютер, доска.		
3	57 учебно-административный корпус. Учебная лаборатория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, лабораторных работ текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная лабораторным оборудованием 20 мест, мультимедиа проектор Aser X128H, доска магнитно-маркерная, компьютер, 8 лабораторных столов, 3 компьютера ,блоки питания ВИП-009 (7 шт.), ВИП-010(4 шт.), вольтметры В7-21(4 шт.), В7-21A(3 шт.), Ф283 генераторы Г4-165, Г4-81, Г6-27, измеритель Л2-56, лазер ЛГИ-502, осциллографы С1-65, С1-76		
4	343 учебно-административный корпус. Учебно-вспомогательная Аудитория для хранения и ремонта оборудования 2 компьютера, принтер, сканер, 5 мест		

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Методические указания по дисциплине "Физические основы микро- и наноэлектроники"").

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" — ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ					
ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРЫ	ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Литвинов Владимир Георгиевич, Заведующий кафедрой МНЭЛ	02.06.23 11:01 (MSK)	Простая подпись		
ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЩИМ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ	ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Литвинов Владимир Георгиевич, Заведующий кафедрой МНЭЛ	02.06.23 11:01 (MSK)	Простая подпись		
ПОДПИСАНО ПРОРЕКТОРОМ ПО УР	ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Корячко Алексей Вячеславович, Проректор по учебной работе	02.06.23 14:47 (MSK)	Простая подпись		